# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-204820

(43)Date of publication of application: 20.11.1984

(51)Int.Cl.

G02B 27/46 G01B 11/24

G01N 21/88

(21)Application number: 58-080417

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22) Date of filing:

09.05.1983

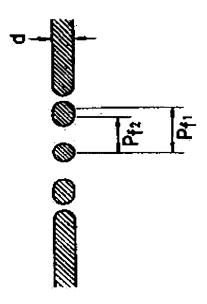
(72)Inventor: WATANABE KAZUO

## (54) PATTERN DEFECT DETECTING METHOD

### (57)Abstract:

PURPOSE: To detect easily a defective part of a pattern by using a space filter having a light shielding part for shielding all of spectrums formed by compounding images of an optical Fourier transform spectrum of transmission light of plural kinds of regular repeated patterns to be inspected.

CONSTITUTION: This method uses a space filter having a light sheilding part for shielding all of optical Fourier transform spectrums formed by compounding images of an optical Fourier transform spectrum of transmission light of plural kinds of pattern parts in which a repeated pitch of a light transmitting unit pattern, an array angle, a shape, size, etc. of each unit pattern are varied gradually in an inspecting area. In this way, it is possible to detect a defective part of a pattern in which a repeated pitch of a light transmitting unit pattern, an array angle, a shape, size, etc. of each unit pattern are varied gradually, by a place.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Page 2 of 2

[Date of extinction of right]

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報 (A)

昭59-204820

⑤Int. Cl.<sup>3</sup> G 02 B 27/46 G 01 B 11/24 G 01 N 21/88

識別記号

庁内整理番号 8106—2H 8304—2F 6539—2G ❸公開 昭和59年(1984)11月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈パターン欠陥検出方法

願 昭58-80417

②出 願 昭58(1983)5月9日

⑩発 明 者 渡辺一生

志木市館2丁目4番4-707

⑪出 願 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目

12番地

⑪代 理 人 弁理士 小西淳美

明 細 種

1. 発明の名称

20特

パターン欠陥検出方法

#### 2. 特許請求の範囲

(2) 前記空間フィルターとして検査領域内で光透過性単位パターンの繰り返しビッチ、配列角度、及び各単位パターンの形、大きさ等が徐々に変化した複数種のパターン部分の透過光の光学

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、メッシュのストライブ等の光透過性単位パターンが規則的に繰り返し配列されたパターンのパターン欠陥検査方法に関する。

特開昭59-204820(2)

上記のような規則的な繰り返しパターンの欠 陥を検査する方法として光学的フーリエ変換空 間フィルター法が知られている。第1図はその 原理を示すものであり、レーザーヘッド(1)より 出たレーザー光を集光レンズ(2), ピンホール板 (3), コリメーターレンズ(4)により、コヒーレン トな平行光として被検パターン(5) に照射する。 パターンの透明部を通過した光はフーリエ変換 レンズ(6)によりその後焦点の位置に被検パター ン(5)の光学的フーリエ変換スペクトルを生する。 空間フィルターのは前記フーリエ変換スペクト ルを写真記録する等の方法によって作成した恋 光パターンをもち正常な被検パターン(5)のスペ クトルを遮光する。被検パターン(5)の光照射部 にパターン欠陥があるとその部分からの光は空 間フィルター(7)を通過し、逆フーリエ変換レン ズ(8)により、スクリーン又は検出器(9)の位置に 欠陥像を形成する。この欠陥像を目視又は光検 出装置で検出する事により容易にパターンの欠 陥部のみを検知する事ができる。

この検査方法は繰り返しパターンの欠陥部の

部を有する空間フィルターを用いることにより 所期の目的を選成し得ることを見出だし、かか る知見にもとついて本発明を完成したものであ る

以下、本発明につき詳細に説明する。

本発明について説明する前に検査すべきパターンと従来の撮影型空間フィルターのパターン

の関係について説明する。

第2図は等ピッチ、等開口巾のストライブ状の光透過性単位パターンを有する繰り返しパターンの例を示す。図において p はパターンの繰り返しピッチ、a は開口巾、10は光透過性単位パターンを示す。次に第3図は第2図示の繰り返しパターンのパターン欠陥部検出用の撮影型空間フィルターの遮光部パターンを示す。

本発明においては第3図示のような空間フィ

#### 特開昭59-204820(3)

ルターを改良した第4図示のような改良型空間 フィルターを用いるものである。

この改良型空間フィルターにおいては繰り返 しピッチ pi のストライブ状の光透過性単位パタ ーン (図示せず) に対応するドットがピッチ Pf. のところに表示されており、且つ繰り返しビッ チp2 のストライプ状の光透過性単位パターン (図示せず)に対応するドットがピッチPIoのと ころに表示されており、両ドット間が連続して いる。更に前記のドットより高次のドットは相 互に連続して棒状に表示されている。即ち、こ の改良型空間フィルターにおいては P1≤P≤P2 の 範囲で徐々に変化する配列ピッチで配列された 光透過性単位パターンからなる複数種のパター ン部分の透過光の光学的フーリエ変換スペクト ルの像に対応するドットの列が複合せしめられ て表示されているものである。従って、この改 良型空間フィルターにより、被検パターンの繰 り返しピッチ p が P1 ~P2 の間にあり、開口巾が o<a<pであるストライプ状の正常パターンか らの光で遮光し同時に欠陥部からの光を通過さ

せ得るものである。この改良型空間フィルターによれば等ビッチ等開口巾のストライプ状パターンで繰り返しビッチ p が p₁≤ p ≤ p₂、開口巾 a が o < a < p の種々のパターンが検査可能であり、さらに繰り返しビッチ p の変化する範囲が p₁≤ p≤ p₂ の範囲であれば検査領域内で徐々にビッチ p 及び開口巾 a が変化するパターンの検査が可能である。

次に第5図は本発明において用いる別の改良 型空間フィルターを示す。

第5図示の改良型空間フィルターにおいては繰り返しピッチ p = P11 の繰り返しパターンの透過光の光学的フーリエ変換スペクトルの像と繰り返しピッチ p = P12 の繰り返しパターンの像とを復合させてなる遮光部を有するものである。それであるからこの空間フィルター1 つで p = P11 の繰り返しパターンと p = P12 の繰り返しパターンのである。

以上のように第 5 図示のような検査すべき複数種類の規則的繰り返しパターンの透過光の光学的フーリエ変換スペクトルの像を複合させて形成した、前記光学的フーリエ変換スペクトルの全てを遮光する遮光部を有する空間フィルターを用い、複数種類の規則的繰り返しパターンの欠陥部の検出を行なりことができる。

尚、以上のべた例は一次元的な繰り返しパターンの例であるが2次元の繰り返しパターン例えば網目状パターンに対しても同様な効果が奏せられるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は光学的フーリエ変換空間フィルター法の原理の説明図、第2図は繰り返しパターンの平面図、第3図は第2図示のパターンの欠陥検出用の撮影型空間フィルターパターンの平面図、第4図は本発明において用いる改良型空間フィルターの他の例の平面図である。

р ……… 被検パターンの繰り返しビッチ

a ........ 開口巾

Pf ……… 繰り返しピッチ p に対応する空間 フィルターのパターンのピッチ

d ........ ドット径

Pf, …… P=P, のときのフーリエ変換スペ クトルのピッチ

Pf2 …… P=P2 のときのフーリエ変換スペ クトルのピッチ

特許出願人 大日本印刷株式会社 代理 人 弁理士 小 西 遵 ـ 墓

## 特開昭59-204820(4)

